



Обзор по мировым рынкам (27.09.10)

В пятницу фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост. К закрытию рынка S&P 500 поднялся на 2.1%, Nasdaq – на 2.3%. Выросли все сектора, более всего - сектор промышленных товаров (+2.7%). Заслуживает внимания и рост в технологическом секторе, в частности, Micron Techn. (MU, +8.0%) вырос на слухах о том, что Oracle (ORCL) будет покупать производителя чипов. **По данным технического анализа, индекс S&P 500 прошел уровень 1130 пунктов, скорректировался к нему и вновь пошел вверх, теперь для роста технических препятствий нет. Ближайшие уровни 1180 и 1210 пунктов.**

На азиатских фондовых площадках японский и китайский рынки (Nikkei 225 и Shanghai Comp.) выросли на 1.4%, вслед за ростом рынка США. Корейский Kospi вырос на 0.8%.

На торгах в Европе едва заметное повышение в пределах 0.1%. Unilever поднялся на 2.5% на информации о покупке компанией конкурента по выпуску средств ухода за волосами – эта покупка сделает компанию крупнейшей в мире в этой области.

На мировом валютном рынке пара евродоллар продолжила восходящее движение, достигнув значения 1.35. Сегодня наблюдается небольшая коррекция вниз. Можно ожидать продолжения восходящего движения, но поскольку впереди зона сопротивления (вплоть до уровня 1.38), возможен и переход к консолидации выше уровня 1.3.

Владимир Детинич, CFA

Календарь ближайших событий:

27.09.10

16:30 США. Индекс экономической активности Чикаго.

28.09.10

17:00 США. Индекс стоимости жилья Case-Shiller.
18:00 США. Индекс доверия потребителей.

Аналитические материалы ИФ "ОЛМА" доступны на сайте <http://www.olma.ru/services/analytic/>

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2010

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.